УДК 621.396

ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ПЛАНАРНЫХ ЛИНЗ ЛЮНЕБУРГА

В. В. Ахияров¹, В. А. Калошин², Е. А. Никитин^{2, 3} ¹НИИ РЭТ МГТУ им. Н.Э. Баумана, ²ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, ³МТУСИ

Статья получена 20 января 2014 г.

Аннотация. Проведено численное электродинамическое моделирование двух типов планарной металлодиэлектрической линзы Люнебурга: радиальнослоистой и на основе кольцевой диэлектрической EBG структуры. Моделирование проведено с использованием трех методов: параболического уравнения, интегрального уравнения и метода конечных элементов. Рассмотрены задачи излучения и дифракции плоской волны. Исследованы широкополосные свойства планарных линз Люнебурга.

Ключевые слова: Планарные линзы, линза Люнебурга, широкополосные антенны, интегральное уравнение, параболическое уравнение, метод конечных элементов.

Abstract. Numerical electromagnetic modeling of two types of metal-dielectric planar Luneburg lenses: a radially stratified and based on ring dielectric EBG structure have been made. Simulation is carried out using three methods: a parabolic equation, integral equations and finite element method. The problems of radiation and diffraction of a plane wave considered. The broadband properties of planar Luneburg lenses have been investigated.

Keywords: Planar lens, Luneburg lens, broadband antennas, integral equation, parabolic equation, finite element method.

В данной работе тремя методами: параболического уравнения (ПУ), интегрального уравнения (ИУ), а также методом конечных элементов (МКЭ) проведено численное решение задач излучения и дифракции плоской волны для пла-

нарной линзы Люнебурга в виде радиально-слоистого диэлектрического диска (рис.1), а также в виде кольцевой диэлектрической EBG структуры (рис.2) в широкой полосе частот. Диэлектрические слои и диэлектрические кольца EBG структуры, а также питающий отрезок прямоугольного волновода расположены между двумя металлическими дисками (экранами) (рис.1,2). Прямоугольный волновод возбуждает в планарных волноводах, образованных экранами, TEM моду. Поскольку TEM мода не имеет отсечки и частотной дисперсии, следует ожидать, что линзы обладают широкополосными свойствами. Исследование этих свойств является главной задачей данной работы.

Практическая реализация непрерывного закона изменения коэффициента преломления от радиуса, т.е. синтез градиентной линзы в СВЧ и КВЧ диапазонах волн связана с большими сложностями. Поэтому ниже рассматриваются дискретные законы изменения *n*(*r*). Первый способ реализации такого закона – изготовление линзы Люнебурга из концентрических слоев с различной диэлектрической проницаемостью (рис.1), второй – использование кольцевой диэлектрической ЕВG структуры (рис.2). Преимущество второго способа реализации заключается в отсутствии необходимости использования диэлектриков с различными диэлектрическими проницаемостями.



Рис.1. Слоистая линза Люнебурга

Рис.2. ЕВG линза Люнебурга

Для численного моделирования диаметр линзы выбран равным 100 *мм*, толщина – 3,4 *мм*, диаметр экранов равен 118 *мм*.

Результаты численного моделирования исследуемых в работе линз с большим электрическим размером на частоте 35 ГГц приведены в [1], результаты численного исследования планарной линзы Люнебурга на основе кольцевой ЕВG структуры с малыми электрическими размерами приведены в работе [2]. Отметим, что планарная линза на основе кольцевой EBG структуры является частным случаем планарной металлодиэлектрической линзы Люнебурга на основе гофрированного диэлектрического диска, предложенной в [3]. Первые экспериментальные результаты для линзы Люнебурга на основе кольцевой EBG структуры представлены в [4]. Законы изменения толщины колец от радиуса для такой линзы в общем случае можно найти, используя обобщение решения задачи синтеза неоднородной анизотропной линзы с центральной симметрией [5] и формулы для компонентов тензора диэлектрической проницаемости плоскослоистой среды [6]. В случае поляризации электрического поля, ортогональной экранам, и возбуждения в планарном металлодиэлектрическом волноводе, образованного экранами, ТЕМ моды, внутри линзы распространяются «обыкновенные» лучи и для определения коэффициента преломления внутри линз обоих типов можно воспользоваться классическим решением Люнебурга-Моргана [7]. Для частного случая, когда один из фокусов находится на поверхности линзы, а другой – в бесконечности, решение для коэффициента преломления n в параметрической форме имеет вид

$$n(q) = \frac{1}{r_2} \left(\sqrt{1 + \sqrt{1 - q^2}} \cdot \exp(-\Omega(q)) \right), \tag{1}$$

где

$$\Omega(q) = \frac{2}{\pi} \int_{r_2}^{1} \operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{1-q^2}{Q(r)^2-1}}\right) \cdot \frac{dr}{r},$$

Q(r) = n(r)r – внутри оболочки ($r_2 < r < 1$), r – нормированный радиус r_2 – внутренний нормированный радиус оболочки, q = n(r)r – параметр.

В случае отсутствия оболочки (*r*₂ =1) формула (1) переходят в классическое решение Люнебурга [8]:

$$n(r)^2 = 2 - r^2 \tag{2}$$

Теория синтеза планарной линзы Люнеберга на основе кольцевой EBG структуры в общем случае дана в [9]. В частном случае ТЕМ моды закон изменения толщины колец от радиуса определяется формулой:

$$c = c_{0} + \frac{(k_{0}d)^{2} \cdot c_{0}^{2} \cdot (1 - c_{0})^{2} \cdot (\varepsilon_{\partial} - \varepsilon_{0})}{12}$$
(3)

где c = a/d - коэффициент заполнения, $c_0 = (\varepsilon - \varepsilon_0)/(\varepsilon_0 - \varepsilon_0)$ - та же величина в статическом приближении, d – период EBG структуры, a – толщина кольца, ε_0 – относительная диэлектрическая проницаемость его материала, $\varepsilon = n^2$, $\varepsilon_0 = 1$. Для линзы без оболочки зависимость (3) сложно реализовать на практике, поскольку коэффициент преломления при приближении к границам линзы стремится к единице (2), а толщина колец - к нулю. Поэтому в данной работе рассматривается EBG линза с оболочкой. Коэффициент преломления оболочки n = 1.1, r₂ = 0.91.

В качестве слоистой линзы Люнебурга рассматривается диэлектрический диск из пяти концентрических слоев с различной диэлектрической проницаемостью, расположенный между двух экранов (рис.1). Законы изменения относительной диэлектрической проницаемости от радиуса для градиентной линзы, коэффициент преломления которой определен формулой (2) и исследуемой слоистой линзы Люнебурга, показаны на рис.3 сплошной и штриховой линией, соответственно.

ЕВG линза представляет собой структуру из 26 концентрических диэлектрических колец из полистирола (относительная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon_{\partial} = 2.56$), расположенных между экранами с периодом 2 *мм*. Законы изменения коэффициентов преломления и заполнения планарной линзы Люнебурга на основе диэлектрической EBG структуры, рассчитанные по формулам (1) и (3), показаны на рис.4, соответственно, сплошной и штриховой линиями



Рис.3. Закон изменения относительной диэлектрической проницаемости для градиентной (сплошная линия) и слоистой (штриховая линия) планарной линзы Люнебурга



Рис.4. Закон изменения коэффициентов преломления *n*(*r*) и заполнения *c*(*r*) планарной линзы Люнебурга на основе EBG структуры

В основе моделирования описанных выше линз методом ИУ лежит сведение интегрального уравнения к системе линейных алгебраических уравнений, которая решается методом моментов, при численном решении методом конечных элементов используется вариационная постановка задачи. При использовании метода ПУ требуется решить уравнение для амплитуды поля u(x, z):

$$\frac{\partial u(x,z)}{\partial x} = -jk(1-Q)u(x,z), \quad Q = \sqrt{\frac{1}{k^2}\frac{\partial^2}{\partial z^2} + n(x,z)^2}$$
(4)

где x и z – соответственно продольная и поперечная координаты, $k = 2\pi/\lambda$, n(x, z) – показатель преломления.

Для среды с показателем преломления n(x, z) используется приближенное представление дифференциального оператора Q в виде

$$Q = Q^* + n(x,z) - 1$$
 (5)

где

$$Q^* = \sqrt{\frac{1}{k^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + 1} \tag{6}$$

оператор для свободного пространства [10]. С учетом (5) ПУ (4) можно представить в виде:

$$\frac{\partial u(x,z)}{\partial x} = -jk(1-Q^*)u(x,z) + jk(n(z)-1)u(x,z),$$
(7)

который позволяет использовать эффективный алгоритм численного решения [11].

Для определения поля в дальней зоне вычисляется интеграл по координате *z* от полученного распределения ближнего поля при фиксированном значении $x = x_0$

$$u(\theta) \sim \sqrt{\frac{k}{2\pi}} \cos(\theta) \int_{-\infty}^{\infty} u(x_0, z) e^{-jkz\sin(\theta)} dz.$$
(8)

Для уточнения положения точки фокусировки была рассмотрена задача дифракции на линзе плоской волны. На рис.5а и 5б показано полученное распределение амплитуды поля в ближней зоне для слоистой и EBG линзы, при этом хорошо видна область локализации (фокусировки) поля, расчеты выполнялись методом ПУ. На рис. 6а, 6б показаны зависимости амплитуды поля с частотой $f = 35 \Gamma \Gamma \mu$ от продольной координаты *x* при z = 0 для слоистой и EBG линзы, рассчитанные методом ПУ (сплошная линия) и ИУ (штриховая линия).



Рис.5. Распределение поля в ближней зоне при облучении линзы Люнебурга плоской волной (решение ПУ), частота $f = 35 \ \Gamma \Gamma \mu$.

а) слоистая линза, б) ЕВС-линза



a)

ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, N1, 2014



Рис.6. Изменение амплитуды поля вдоль диаметра линзы. а) слоистая линза, б) EBG-линза

Результаты, полученные методами ИУ и ПУ для слоистой линзы, отличаются качественно. Определение точки фокусировки методом ПУ предсказывает ее положение внутри линзы, а методом ИУ – снаружи, амплитуды полей отличаются примерно на 2 дБ. Для EBG линзы метод ИУ дает положение точки фокусировки на границе линзы, что совпадает с геометрооптическим фокусом, решение ПУ приводит к его незначительному смещению внутрь линзы.

Далее тремя методами решалась задача излучения при возбуждении планарной линзы Люнебурга прямоугольным волноводом сечением 7,2 х 3,4 *мм* на частоте $f = 35 \Gamma \Gamma \mu$. На рис.7 показано распределение амплитуды ближнего поля, полученное при решении скалярной задачи методом ПУ. На рис. 7а видна слоистая структура поля внутри линзы, связанная по-видимому с наличием скачков диэлектрической проницаемости на границах слоев. На рис.76 такой структуры не наблюдается.



Рис.7. Распределение ближнего поля при возбуждении линзы Люнебурга полем источника, расположенным в ее фокусе (решение ПУ), частота *f* = 35 *ГГц*. а) слоистая линза, б) EBG-линза



a)



б)



B)

Рис.8. Диаграммы направленности слоистой линзы Люнебурга при различном положении облучателя. Сплошная линия – решение ПУ, штриховая линия – МКЭ, пунктир – метод ИУ. a) *x* = 51 *мм*, б) *x* = 46 *мм*, в) *x* = 55 *мм*

На рис.8 представлены диаграммы направленности слоистой линзы для трех положений облучателя: открытый конец волновода расположен на расстоянии 1 *мм* от края линзы (рис.8а), помещен внутрь линзы на глубину 4 *мм* (рис.8б) и удален от ее края на 5 *мм* (рис.8в).

Приведенные на рис.8а результаты расчетов диаграммы направленности слоистой линзы Люнебурга были получены методами ИУ и ПУ, а также методом конечных элементов. Видно, что все три метода дают совпадающую ширину главного лепестка диаграммы направленности и угловое положение боковых лепестков, однако амплитуды боковых лепестков существенно отличаются. Уже для первого бокового лепестка решение ПУ на 13 дБ превышает значение, которое было получено при решении методами ИУ и МКЭ. Меньшее значение коэффициента усиления и высокий уровень первого бокового лепестка, полученные при решении ПУ, обусловлены тем, что источник смещен из фокуса линзы, который был получен с использованием данного метода (рис.6а). Решения с использованием ИУ и МКЭ, отличаются, начиная со второго лепестка.

В случае, если источник расположен внутри линзы на расстоянии 4 *мм* от ее границы, коэффициенты усиления, полученные методами ИУ и ПУ, практически совпадают (рис.8б).

Сопоставление результатов, представленных на рис.8а –8в свидетельствует о том, что максимальное значение коэффициента усиления 17,5 дБ, полученное при решении ИУ и методом конечных элементов, наблюдается при x = 51 мм, что примерно соответствует положению фокуса, которое было предсказано методом ИУ. Для метода ПУ максимальное значение коэффициента усиления 16 дБ достигается при x = 46 мм, что соответствует фокусному расстоянию, которое было получено при использовании данного метода (рис.6а).

Это позволяет сделать вывод о том, что положение максимума поля, полученное при решении задачи дифракции плоской волны на линзе, в рамках одного метода (ИУ или ПУ) достаточно точно предсказывает положение облучателя. При этом строгое решение методом ИУ для EBG линзы дает совпадение дифракционного и геометрооптического фокусов.



Рис.9. Диаграммы направленности планарной EBG-линзы Люнебурга. Сплошная линия – решение ПУ, штриховая линия – МКЭ, пунктир – ИУ

На рис.9 представлены результаты расчетов диаграммы направленности EBG линзы, положение источника выбиралось на расстоянии x = 53 мм от центра линзы или 3 мм от ее внешнего кольца. Меньшее значение коэффициента усиления в направлении максимума излучения, полученное методом ПУ, обусловлено тем, что источник отклонен от положения фокуса, предсказанного в рамках данного метода (рис.бб).

На рис.10,11 представлены зависимости коэффициента усиления от частоты для двух рассмотренных типов линзы Люнебурга в диапазоне частот от 5 до 40 ГГц, полученные методом ИУ и МКЭ. Для исключения влияния облучателя на частотную зависимость коэффициента усиления линзы ширина широкой стенки прямоугольного волновода менялась с частотой, оставаясь равной 0,8 длины волны. Видно, что для слоистой линзы на частотах более 15 ГГц наблюдается очень хорошее соответствие результатов, полученных двумя раз-

личными методами, а для EBG линзы хорошее соответствие наблюдается во

всем частотном диапазоне.



Рис.10. Зависимость коэффициента усиления слоистой линзы от частоты.

Сплошная линия – метод интегральных уравнений,

штриховая линия – метод конечных элементов





Сплошная линия – метод интегральных уравнений,

штриховая линия – метод конечных элементов.

На рис.12,13 показаны соответствующие частотные зависимости коэффициента использования поверхности (КИП) апертуры.



Рис.12. Зависимость коэффициента усиления слоистой линзы от частоты. Сплошная линия – метод интегральных уравнений,

штриховая линия – метод конечных элементов



Рис.13. Зависимость коэффициента усиления EBG линзы от частоты. Сплошная линия – метод интегральных уравнений, штриховая линия – метод конечных элементов.

Сравнение представленных на рис.10-13 результатов показывает, что на частотах более 20 ГГц оба варианта планарной линзы Люнебурга в исследованном диапазоне волн имеют близкие значения коэффициента усиления и КИПа.

Следует отметить, что очень высокие значения величины КИПа в области низких частот связаны с маленьким электрическим размером апертуры линзы в *Н* плоскости.

По результатам работы можно сделать следующие выводы:

-планарные пятислойная и EBG линзы Люнебурга обладают хорошими частотными свойствами в исследованном диапазоне волн;

- решение задачи дифракции плоской волны позволяет предсказать оптимальное положение облучателя в рамках данного метода;

- метод интегрального уравнения и метод конечных элементов дают близкие значения для коэффициента усиления, ширины главного лепестка и уровня боковых лепестков;

- использование метода параболического уравнения позволяет правильно определить ширину главного лепестка ДН и положение боковых лепестков планарной линзы Люнеберга обоих типов.

Литература

- Ахияров В.В., Калошин В.А., Никитин Е.А., Моделирование планарной линзы Люнебурга, Труды I Всеросс. Микроволной конф., 2013., ноябрь, М. ИРЭ им. Котельникова РАН. С.393-396.
- 2. Ашихмин А.В., Негробов В.В., Пастернак Ю.Г., Федоров С.М. Исследование конструкций сверхширокополосных излучающих структур на основе плоской линзы Люнеберга // Радиотехника. 2012, №5. С.14-17.
- Калошин В.А. Метод ключевых задач в асимптотической теории волноведущих и излучающих систем с кромками. Дисс. на соиск. уч. ст. докт. физ.мат. наук, М., ИРЭ АН СССР, 1989 г.
- 4. Калошин В.А. Многолучевые гибридные антенны // Труды междун. конф. Сrimico-2002. Севастополь, сентябрь, 2002 г.

- 5. Калошин В.А., Щербенков В.Я., Обобщение задачи Люнеберга для анизотропной среды // РЭ, 1973, т.18, №1, С.26-31.
- 6. Калошин В.А., Стоянов С., Замедляющие свойства слоистых диэлектрических структур //РЭ. 1989, т.34, №12.С. 2640-2643.
- Morgan S.P., General Solution of the Luneberg Lens Problem // J. Appl. Phys. 1958, V.29, No. 9, P.1358.
- 8. Luneburg R.K., Theory of Optics, Brown University, Providence, Rhode Island, 1944, P.189-213.
- 9. Калошин В.А. Планарная линза Люнебурга на основе кольцевой EBG структуры, РЭ, 2014, (в печати).
- 10.Levy M.F. Parabolic equation method for electromagnetic wave propagation. London. IEE, 2000, 336 p.
- 11.Ахияров В.В. Решение задач дифракции методом параболического уравнения // Электромагнитные волны и электронные системы. 2012. №11. С.24-30.